

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2004-526308 (P2004-526308A)
 【公表日】平成 16 年 8 月 26 日 (2004.8.26)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-033
 【出願番号】特願 2002-561265 (P2002-561265)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/304

B 2 4 B 37/00

C 0 9 K 3/14

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 2 D

B 2 4 B 37/00 H

C 0 9 K 3/14 5 5 0 D

C 0 9 K 3/14 5 5 0 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 1 月 4 日 (2005.1.4)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

(i) 液体キャリアー、(i i) シュウ酸アンモニウム、(i i i) ヒドロキシカップリング剤、及び (i v) 研磨パッド及び / 又は研磨剤を含む、基材を研磨するための研磨系。

【請求項 2】

前記液体キャリアーが水であり、前記ヒドロキシカップリング剤がシラン含有化合物である、請求項 1 に記載の研磨系。

【請求項 3】

前記ヒドロキシカップリング剤がウレイドプロピルトリメトキシシランである、請求項 2 に記載の研磨系。